@日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎公開特許公報(A)

平2-24848

@Int.CL3

建別記号

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)1月26日

G 11 B 7/26 B 29 C 43/18 B 29 K 101:10 B 29 L 17:00

8120-5D 7639-4F

4F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全5 頁)

69発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

キャノン株式会社

顧 昭63-173815 20特

顧 昭63(1988)7月14日 40年

神・尾 70発 明

顧 人

伢

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

创出 弁理士 波辺 徳唐 **郊代 理 人**

1. 発明の名称

光記録媒体用基板の製造方法

2. 毎許請求の範囲

(1)四凸パターンを有するスタンパー型の型面 と共転の表面に光硬化性製料の重視を置き、内液 誰どうしが抜触するようにスタンパー型と基板を 重ね合せ、加圧して複数を点接触状態を続て顕状 に払げて密差させた後、加圧した状態で紫外線を 無針して光硬化性側脳を硬化せしめることを特益 とする光記燥媒体用基板の製造方法。

(2) 通光性益板を介して搭板を加圧する請求項 1 記載の光記袋帳作用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分別】

木発明は、光学的に情報の記録・再生を行なう 光記録媒体に用いられる盐板の製造方法に関する ものである。

[従来の技術]

従来、クレジットカード、バンクカード、クリ ニックカード等のカード機に埋設される配録材料 としては、主として政気材料が用いられてきた。 このほな磁気材料は、特報の書き込み、読み出し を容易に行なうことができるという利点がある反 画、竹根の内容が容易に変化したり、また高密度 記録が出来ない等の問題点があった。かかる問題 点を解決するために、 多種多様の情報を効率よく 取扱う手段として、光カードをはじめとする種々 の光情報記載媒体が提案されている。

この光カードをはじめとする光情假記疑媒体 は、一般にレーザー光を用いて情報記録担件上の 一部を押載させるか、反射率の変化を生じさせる か、あるいは変形を生じさせて光学的な反射率ま た仕逢遊率の並によって賃収を記録し、将生を行 なっている。この場合、記録層は情報の書を込み 後、現象処理などの必要がなく、「書いた後に直 袋する」ことのできる、いわゆる DRAW (ダイレ リード アフター ライト: Direct read after write)媒体であり、高密度記録が可能で

特徵平2-24848 (2)

あり、追加の書き込みも可能である事から記録媒 体として有効である。

記録媒体としては、金属材料および有機色素系材料があるが、取扱い品さおよびコストの安さ なから有機色素系材料が一般的に用いられている。

第2図は従来の光カード媒体の模式的数である。同図において、1は透明製能基板、5は表達性、4は保護基板、5はたまった課題である。同語2図において、情報の記憶を1は、透明制能基板13とはいて、方のの発達を込みと読み出しを行う。そして、トラック講響5の教練な四点を利用して・ザー光の位相差によりトラッキングを行なう。

この方式では、トラック頃の四凸が情報の記録・再生の実内役を果す為、レーザーピームのトラック制御精度が向上し、講無しの基板を用いる方式よりも高速アクセスが可能となる。また、トラック頃の他、トラック頃のアドレス。スタートピット、ストップピット、クロック倡号、エラー

打正信号等のプレフォーマットを基板変質に形成 しておく事も行なわれている。

これらのトラック調やプレフォーマットの基板への形成方法としては、従来、基板が熱可塑性機能である場合には、磁点以上の温度で射出を発生の方法によりスタンパー型を振力を調下した後、スタンパー型を密力として、前に出版を提供の細をエネルギーを試与して、前に出版を使化させる方法(以下、2 Pがロセスと称する)によりスタンパー型を転写する方法が知られている。

これらの方法のうち、スタンパー型を無転写する方法では、設備コストが高く、また成形時間が 及くかかるために生産性が良くないという欠点が あった。

これに対して、2Pプロセスは設備コストが低く、短期間で成形することができ、生産性に使れている点からトラック講やプレフォーマットを訪 版に形成する方法として最適である。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、この2Pプロセスにも以下に記す様な問題点がある。

①スタンパー型又は連明側面装板のいずれか一方 に光硬化性側面の被摘を摘下して硬化するため に気砲が入り易く、この気砲がトラック裤やプ レフォーマットが形成される層の欠略となり光 カードのトラックはずれをひきおこす原因とな

の通明調節基板の厚さが導く、例えば通常2 mm以 下の厚さであるために、光硬化性制能を硬化す る数に基板がうねる。

の光硬化性調整からなるトラック 蒋やプレフォーマットが 形成された 野の厚みが不均一である。 等の欠点があった。

本発明は、上記の様な従来の光学的情報記録性体の基板の製造に於けるトラック物やプレフォーマットの形成に用いられる2Pプロセスの問題点を克服するためになされたものであり、トラック 講やプレフォーマットの形成の数に私の発生がな く、また拡張のうねりがなく、しかもトラック得 やプレフォーマットが形成された層が均一な光記 低低作用拡張の製造方法を提供することを目的と するものである。

【農園を解決するための手段】

理ち、木発明は、凹凸パターンを有するスタンパー型の遺跡と拡板の変面に光硬化性質験の液体を置き、 再接続どうしが複雑するようにスタンパー型と高板を重ね合せ、 加圧して接続を点は放 状態を経て緩状に拡げて密道させた狭、 加圧した状態で常外線を照射して光硬化性機能を硬化せしめることを特徴とする光記は媒体用基板の製造方法である。

以下、図面に基づいて未発明を詳細に説明す

第1図(a) ~(c) は木発明の光記録媒体用基板の製造方法の一例を示す概略工程図である。 阿辺において、1 は適明樹脂基板、8 は光硬化性樹脂、7 はスタンパー皮、9 は紫外線、6 は遠光性進板、18は作製されたトラック調付を光カード基

板である.

次いで、第1回(b) に示す様に、透光性基板 6 を介して透明網脂基板 1 を加圧しながら、紫外級 9 を限射して前記光硬化性調節 8 を硬化させる。 紫外線 9 はスタンパー型 7 が不透明な場合には通明側脂基板 1 側から照射し、またはスタンパー型 7 が通明な場合にはスタンパー型 7 側から照射することができる。

次に、第1図(C) に示す様に、光硬化性樹脂.8

が硬化した後スタンパー型でを取り致くと、スタンパー型の凹凸パターンが気写されたトラック講付を光カード基板10を得ることができる。数光カード基板10に形成されたトラック講の保さ、似、拡広、ピッチ関係等はスタンパー型での調をした形状に形されるため、スタンパー型での調を拡度よく仕上げておくことにより任意の形状をもつトラック講付を光カード基板10を上記に示す類便な方法で作成することができる。

本発明において、透明側脂基板の変調及びスタンパー型の表面上に装下して置く光硬化性側脂の板質の数は1請以上あればよく、また被調の合計量は通明側脂基板上へトラック溝やプレフォーマット等のパターンを形成するため要な量だけあればよく、盆板の大きさにより異なるが、例えば0.61~1.8 mgが好ましい。

本発明に用いられる連明機能基板 1 としては、 光化学的な記録・再生において不認合の少ないも のが好ましく、平滑性が高く、記録・再生に使用 するレーザー光の通過率が高く、複屈折の小さい

材料である事が望ましい。通常、プラスチック板やフィルムが用いられ、例えばアクリル樹脂、ポリカーボネート系機脂、ポリスチレン系樹脂、ポリイミ・科を、ボリアセタール系樹脂等が用いられ、特にレーザー光透過率が良好で、かつ複思折の少好に、アクリル系樹脂、ポリカーボネート系機器が好ましい。また、遠明樹脂基板の厚さは遠常 0.3 ~ 0.5 mmの範囲の平常な板が好ましい。

近光性基板 6 は通明機能基板を保護し、うねり及びそり等の発生を防止するために用いられるが、平荷でかつ紫外線を進過する材料が舒適であり、例えば 8K7中石英ガラス等が用いられる。

本発明に使用される光硬化性制能は、公知の2Pプロセスに使用可能なものとして市販されているもので良いが、成型後に通光性を失わずかつ透明制脂基板との混析率及が0.05以内のもので、 は透明制脂基板との接着性が良く、且つスタン パー型との維型性の良いものが行ましい。例え ば、エボキシアクリレート系制筋、クレタンアク リレート系術脳等が挙げられる。

また、本発明に使用されるスタンパー型では通常の凹凸パターンから成るスタンパー型であればよく、何えばガラス基板又は石英基板等の近光性基板にエッチング等によりトラック講やプレフォーマット等のパターンを形成したもの。または最早では何等の全員をエッチングしてトラックはやプレフォーマット等のパターンを形成したものが用いられる。

[作用]

また、木発明では進光性基板を介して基板を無 低した状態で光硬化性製脂を硬化させるため、基 板のうねりの発生がなく成長することができる。 「実体和 1

以下、実施例を示し木発明をさらに具体的に説明する。

宝装侧 1

度150 mm、模150 mm、厚さ0.4 mmのポリカーボネート拡板(パンライト2 H、 市人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(30×062 スリーポンド社製)からなる光硬化性樹脂を8.3 mg

また、板 158 mm, 検 158 ma。 育さ 3 mmの超級基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー選上の中央路にエポキシアクリレート(30X 882 スリーボンド社製)からなる光硬化性機能を 8.3 m 2 摘下した。

次に、前記スパンター型上にポリカーボネート 基板を関接摘どうしが装飾するように重ね合せ、 さらにポリカーボネート基板上に被 150 mm。機 150 mm、厚さ28mmの石灰ガラス基板をのせ、プレス級で株々に加圧後、200 kg/cm[®]の圧力で加圧しながら石灰ガラス基板を介してポリカーボネート 拡板値より高圧水振灯にて紫外線(発度140W/cm 、距離10cm、時間30秒)を照射した。次いで、石灰ガラス基板をとり数きポリカーボネート基板をスタンパー型から到してトラック構つき 近明側距基板を製造した。

得られた重明樹脂基板は、気泡の混入が皆無の ためにトラック語やプレフォーマットが形成され た際に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック語が形成された光硬化性樹脂層 の誤厚は約18mmで均一であった。

実施例2

後150 mm。 横158 mm。 厚さ0.4 mmのポリカーボネート基板(パントライト251 、 音人化成時製)上の中央部にエポキシアクリレート(MEA201、三 楽レーヨン時製)からなる光硬化性樹脂を B.3 m2 液下した。

また、装150 mp。 積150 mm, 厚さ 3 mmの石灰ガ

ラス基板上にエッチングにより凹凸パターンを形成したスタンパー型上の中央保にエポキシアクリレート(HRA2D1、三変レーヨン倫製)からなる光優化性側隔を8.3 e2前下した。

得られた透明模能基板は、気机の異人が背無の ためにトラック調やプレフォーマットが形成され た層に欠陥がない基板であり、うねりやそりは無 く、またトラック調が形成された光硬化性機能 の質原は約18mで均一であった。

[発明の効果]

以上説明した様に、本発明によれば、スタンパー型と高板の両方に光硬化性機能の被摘を調下し、点接触後に加圧しながら光硬化性機能を硬化させるために、他の混入がなくなり、トラック排やプレフォーマット等のパターンが欠陥ならかにATはずれ等のないトラック調つき光記録版作用基板の製造が可能となる。

また、基板を平滑な通光性基板で加圧しながら 光硬化性機能を硬化させるために、基板のうねり やそり等の発生がなく、かつ光硬化性機能の鉄厚 が均一になる。

4.協画の簡単な説明

第1因(a) ~(c) は木足明の光記録機作用基板の製造方法の一例を示す機能工程因および第2因は発来の光カード機体の換式的新聞因である。

 1 一連明側面基板
 2 一光記録器

 3 一块岩原
 4 一级建基板

 5 ートラック講話
 6 一通光性基板

 7 ースタンパー型
 8 一光硬化性樹脂

 9 一葉外娘
 18 一光カード基板

特開平2-24848(5)

